(5) Int. Cl.

520日本分類

日本国特許庁

①特許出願公告

昭47-40770

C 07 c B 01 j C 07 d

16 B 422 13(9) G 11 16 E 311

⑩特 許 公 報

44公告 昭和47年(1972)10月 16日

発明の数 1

(全3頁)

1

匈 r ープチロラクトンの水素還元法

21)特 願 昭44-26591

223出 願 昭44(1969)4月8日

⑫発 者 黒川実雄

大宮市吉野町2の39

荒木芳郎 同

東京都杉並区永福町393

同 江刺靖喜

浦和市上木崎2の7の34

砂出 人 大日本インキ化学工業株式会社

東京都板橋区坂下3の35の58

面 財団法人大日本インキ理化学研究

所

浦和市上木崎2の7の8

発明の詳細な説明

本発明は、液相加圧下において銅クロムレニウ ム酸化物、銅クロムニツケル酸化物、銅クロムコ て使 用する r ープチロラクトンの水素還元法に関 するものである。

本発明者等は、4-プタンジオールおよびテト ラヒドロフランの製造を目的として種々研究した 結果、無水マレイン酸、フマール酸、無水コハク 25 に減じ、工業的に大きな不利益を被ることになる 酸およびそのエステル類から容易に誘導されるよ うになつたァープチロラクトンを上記触媒を使用 して水素還元する際、種々の条件殊に反応温度を 選定することにより、上記目的を達成し得ること を知見した。

即ち、上記銅クロム金属酸化物の粉末触媒また はこれを不活性担体に担持させて成る触媒をァー プチロラクトンに懸濁し、水素初圧50kg/cm以 上好ましくは100~300kg/cmの条件下にお いて、150~300℃殊に、200~250℃ 35 る。 でァープチロラクトンの水素還元を行うと90% 以上の高収率で1・4ープタンジオールの製造が

2

可能となり、また反応温度を250℃より300 でに近付けるにつれてテトラヒドロフランが生成 し、20~30%にも達することが明らかとなつ た。尚、該温度を300℃以下にするとプタノー 5 ルが生成し始め、目的とする1・4ープタンジオ ールおよびテトラヒドロフランの量が減少する。 触媒として使用する上記銅クロム金属酸化物は、 例えばジヤーナル・オブ・ジ・アメリカン・ケミ

カル・ソサイエテイ1931年2012頁および 10 同1932年1138頁に記載されている方法に より製造されるが、該触媒は水素化能力が強く、 寿命が著しく長いのに対し、銅クロム酸化物触媒 (以下二成分触媒と称す)は水素化能力が弱く、 反応中に活性が著しく低下して茶褐色を呈する様 15 になり、寿命が短い(比較例1参照)。また、r ープチロラクトンを水素添加する際、殊に温度条 件を選定することにより、本発明においては例え ば実施例4に示す如く1・4ープタンジオールの 他に工業的に有用なテトラヒドロフランを同時に バルト酸化物または銅クロム鉄酸化物を触媒とし 20 製造し得るが、二成分触媒を使用し同一条件下に rープチロラクトンを水素添加するとプタノール 等の分解物が副生する。この結果更に水が生成し、

水が触媒毒となつて、目的とする1・4ープタン

ジオールおよびテトラヒドロフランの収率を急速

(比較例2参照)。この様に本発明に係る触媒は

二成分触媒に比較して種々の利点を有している。 本発明方法により製造される1・4ープタンジ オールはアープチロラクトンおよびテトラヒドロ 30 フランから蒸留により容易に分離することができ、 ブチンジオールを水素添加して製造される1・4 ープタンジオールに比べ、その品質も優れている ことが判明した。

次に実施例および比較例により本発明を説明す

実施例 1

1 ℓ 堅型電磁攪拌式オートクレープ(攪拌数

3

100~500回/分)にァープチロラクトン 2009および銅クロムコバルト酸化物109を 入れ、水素初圧200*kg / cm*l、反応温度225℃ で2時間水素と接触させた後、触媒および水を除 き2089の生成物を得た。その組成はガスクト 5 マトグラフ分析の結果1・4ープタンジオール 93.2%、テトラヒドロフラン0.1%、アープチ ロラクトン 6.7%であつた。

実施例 2

ケル酸化物として同様に反応、処理し、2079 の生成物を得た。その組成は1・4ープタンジオ ール923%、テトラヒドロフラン07%、ァー プチロラクトン7.0%であつた。

実施例 3

実施例1において使用した触媒を銅クロム鉄酸 化物として同様に反応、処理し、2039の生成や 組成変化の相違を掲げる。

☆物を得た。その組成は1・4ープタンジオール 92.5%、テトラヒドロフラン0.3%、ァープチ ロラクトン7.2%であつた。

実施例 4

実施例1と同様のオートクレープに r ープチロ ラクトン2009および銅クロムレニウム酸化物 20gを入れ、水素初圧138kg/cm 、反応温度 250℃で2時間水素と接触させた後、実施例1 と同様に処理し、250分の生成物を得た。その 実施例1において使用した触媒を銅クロムニツ 10 組成は1・4ープタンジオール 7 8.5 %、テトラ ヒドロフラン 6.5 %、 r ープチロラクトン 1 5.0 %であつた。

比較例 1

触媒寿命に関する比較試験の一例として、本発 15 明における触媒と二成分触媒とを実施例1の反流 条件下にそれぞれ繰り返し使用した場合の生成物

第 表

		銅クロ	クロムコパルト酸化物			銅クロムニツケル酸化物					
使用回数	触媒 9 数	1・4ープ タンジオール	1 ' '		ラヒドラン		ープタ トール	, -	-プチロ 'トン	テトラヒド ロフラン	
1	1 0	9 3.2	6. 7	0.	1	9 :	2. 3		7. 0	0. 7	
2	9	9 2.6	7. 3	. O.	. 1	9	1. 5		7. 8	0. 7	
3	8	9 2.0	7. 9	0.	. 1	9	1. 0		8. 3	0. 7	
• 4	7. 5	9 1. 9	8. 0	0.	. 1	9 (0. 4		9. 0	0. 6	
5	7	9 0. 9	9. 0	0.	. 1	8 9	9. 2	1	0.2	0. 6	
6	6. 5	8 9. 5	1 0. 4	. 0.	. 1	8 8	8. 2	1	1.3	0. 5	
銅クロム鉄酸化物			銅クロムレニウム酸			化物	二 放 分 触 媒				
1・4- プタンジ オール	ァープチ ロラクト ン	テトラヒ ドロフラ ン	1・4- プタンジ オール	r ープチ ロラクト ン		こドロンを含	1・4 プタン オーバ	19	r ープラ ロラク ン		
9 2.5	7. 2	0. 3	9 1.5	6. 2	2.	3					
9 1. 4	8.3	0. 3	9 0.8	6. 7	2.	. 5	9 0.	1	6. 7	3. 2	
9 0.6	9. 0	0. 4	9 0.3	6. 3	3.	. 4	9 0.	9	5. 9	3. 2	
8 9. 6	1 0.0	0. 4	9 0. 0	6.8	3.	. 2	8 9.	9	6. 7	3.4	
8 9.0	1 0.5	0. 5	8 9.5	6. 8	3.	. 7	8 7.	2	8. 3	4.5	
8 8.0	1 1.5	0. 5	8 8.4	8. 1	3.	. 5	7 9.	5	1 6.1	4.4	

比較例 2

銅クロムレニウム酸化物触媒と二成分触媒とを

使用し、それぞれ実施例4と同様にアープチロラ クトを水素添加したときの生成物組成を掲げる。

5

第 2 表

·	銅クロムレニ ウム酸化物	N - 2 0 3
1・4ープタン ジオール	7 8.5	7 1.3
テトラヒドロフ ラン	6. 5	8. 7
プタノール	_	5. 8
ァープチロラク トン	1 5.0	1 4.2

6

特許請求の範囲

1 液相加圧下において銅クロムレニウム酸化物、 銅クロムニッケル酸化物、銅クロムコバルト酸化 物または銅クロム鉄酸化物を触媒として使用する 5 ことを特徴とする r ープチロラクトンの水素還元 法。

引用文献

10 特 公 昭 4 4 - 5 3 6 6